



PERÚ

Ministerio de Educación

Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica

Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

DECLARACIÓN JURADA

Yo _____, código de estudiante _____, de la Carrera de _____, especialidad _____, mención _____ autor [] coautor [] de la Tesis [] del Trabajo de Suficiencia Profesional [] Trabajo de Investigación [], artículo académico [] titulada(o):

_____.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

El título y contenido del trabajo desarrollado, es auténtico y las citas mencionan de forma clara y exacta su origen o autor, tanto en el cuerpo del texto, ilustraciones, cuadros, tablas u otros elementos que estén protegidos por el Derecho de Autor o Propiedad Intelectual, habiendo tenido la diligencia debida para su uso.

El trabajo se basa en información de una persona jurídica pública o privada:

SI NO

La persona jurídica pública o privada tiene conocimiento de la información a ser utilizada en la elaboración del trabajo que motiva la presente declaración y ha autorizado expresamente que la información pase a ser de carácter pública dentro de los fines académicos que son propios de la naturaleza de este tipo de trabajos, dentro de los cuales está su publicación, una vez concluido el trabajo, en el repositorio Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”

AUTORIZO EL DEPOSITO:

_____ Sí, autorizo que se deposite inmediatamente.

Acceso abierto, por el cual los metadatos y el texto completo de los trabajos de investigación o tesis se encuentran de modo inmediato y permanente en línea y gratuitos para cualquier persona.

_____ Sí, autorizo que se deposite a partir de la fecha (dd/mm/aa)

Acceso con un periodo de embargo, por el cual solo se tiene acceso a los metadatos desde una fecha determinada en la que se tendrá acceso abierto al trabajo de investigación, tesis o trabajo de suficiencia.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Despacho
Viceministerial
de Gestión Pedagógica

Dirección General de Educación
Técnico-Productiva y Superior
Tecnológica y Artística



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

_____ No autorizo.

Condición cerrada, también llamada **‘acceso cerrado’**, es una medida excepcional por la cual se muestran únicamente metadatos. Con el fin que CONYTEC pueda recolectar dicha información del trabajo de investigación, tesis o trabajo de suficiencia conducente.

En este sentido, soy consciente de que el hecho de no respetar los derechos de autor no tener el consentimiento de la institución objeto de estudio y/o consignar información falsa, me sujeta a los alcances de lo establecido en el artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás normas internas aplicables.

Lima, ___ de _____ de 20 ____.

Nombre:

DNI:



PERÚ

Ministerio
de Educación

Despacho
Viceministerial
de Gestión Pedagógica

Dirección General de Educación
Técnico-Productiva y Superior
Tecnológica y Artística



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Lima, ___ de ___ de _____

Señores

Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo
Ugarte Chamorro”,

ENSAD

Presente. -

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de informarles sobre la solicitud para el uso de información de mi representada requerida por vuestro(a) estudiante / egresado (a) Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”

Sin otro particular, nos despedimos de Ustedes, expresándoles las muestras de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

(Nombre del representante legal que firma)

(Nombre de la empresa o institución)